第2期(总第71期) 2011年6月 黎明职业大学学报 Journal of Liming Vocational University

No. 2 Jun. 2011

# $Al_4$ 团簇在 NaCl(001) 表面的结构和磁性

庄琼云<sup>1</sup> 朱梓忠<sup>2</sup>

(1. 黎明职业大学机电工程系 福建 泉州 362000; 2. 厦门大学物理系理论物理和天体物理研究所 福建 厦门 361005)

摘要:利用第一次性原理计算 Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面上两种桥位,两种空位,在 Na 原子顶位及 Cl 原子 顶位的结构、平均每个 Al 原子的吸附能、最低的 Al 原子和 NaCl (001) 表面原子之间的距离和磁矩。结果表明,Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面上 Na 的顶位是最稳定的结构,吸附能最大,总能最大,最低的 Al 原子和 NaCl (001) 表面原子之间的距离最小,但团簇的磁矩为 0  $\mu$ B,其他位置 Al<sub>4</sub> 团簇则保留其在自由空间的磁矩。

关键词:	金属团簇;	磁性;	结构稳定性;	第一性	原理
中图分类	转号: TQ31		文献标ì	只码: A	

近年来,对纳米结构的组装和理解逐渐成为 一个热门的研究领域,特别是关于在表面上周期 排列的团簇的结构稳定性和电子性质的某些细 节。(1-2)从理论上研究衬底 – 团簇的相互作用对 理解表面上团簇的形成以及相关的物理化学性质 有重要的意义。王晓春<sup>(2-4)</sup>等研究发现,由于 Nb<sub>4</sub> 团簇在 Cu 表面的吸附,使得团簇与衬底之 间的电荷密度进行明显的重新分布,也显著改变 了 Cu 原子表面层的电子结构。NaCl (100) 表 面是一种典型的绝缘体表面,诸多学者已经从理 论上对 NaCl 表面吸附进行研究。Mejias<sup>(5)</sup>研究 发现, Cu、Ag、Au 吸附在 NaCl (100) 表面时, 单个金属原子吸附位置往往是在 Na<sup>+</sup> 的上方。金 属原子在 Cl<sup>-</sup>的附近没有发现稳定的吸附位置, 吸附能较小(大约0.1 eV),并且吸附的金属原 子和衬底表面的距离都大于3Å。在 NaCl (100) 表面吸附 Nag 原子团簇<sup>(6)</sup>,发现幻数团簇的闭合 电子壳层会受到外界电子环境的影响,沉积后的 团簇如果要保持其固有的结构不变,那么要求团 簇和衬底的电子态间要有一个清晰的带隙。王晓  $春^{(7)}$ 等的研究表明: Nb<sub>4</sub> 团簇和单个 Nb 原子可 以吸附在 NaCl (100) 的 Cl 原子的顶位, 但团 簇与衬底的相互作用很弱。另外,在 NaCl (100) 表面已经得到很好的尺寸均匀的 Fe 团簇 排列的表面系统<sup>®</sup>。这些研究也显示,在 NaCl 文章编号: 1008-8075 (2011) 02-0040-04

表面上,金属团簇和单个金属原子的吸附排列体 系有一些新的重要性质,对 NaCl (001) 表面上 有序排列的 Al<sub>4</sub> 团簇的结构和磁性特性,包括能 量最低的吸附位置,Al<sub>4</sub> 团簇吸附后的形变,绝 缘体衬底的弛豫结构,吸附能以及磁矩等,值得 进一步的研究。

## 1 计算参数设置

计算采用基于自旋极化的密度泛函理论的第 一原理方法,使用的程序包是 VASP (Vienna ab initio simulation package)<sup>(9-10)</sup>,离子和电子之间 的相互作用采用投影缀加波势 (projector augmented - wave potentials, PAW)<sup>(11)</sup>来描述。计算中, 使用了广义梯度近似 (generalized gradient approximation, GGA), 交换关联势选用了 PW91 交 换关联函数<sup>(12)</sup>,电子波函数用平面波展开,展 开波函数的数量由平面波的动能截断能 Ecut 确 定,使用的 Ecut 为 262.4 eV。计算时使用了超 原胞方法和周期性边界条件。计算的表面是由5 层 p (2 × 2) NaCl (001) 原子层构成的一个原 子薄片 (x-y 平面), 并用 20 Å 的真空层把薄 片间隔开来。有磁性的 Al<sub>4</sub> 团簇吸附在薄片两 侧,团簇距离表面的初始距离设为2.5Å。布里 渊区的积分采用了 Monhkorst – Pack 特殊  $\vec{k}$  – 网

收稿日期: 2011-03-05

作者简介: 庄琼云(1984-),女(汉),福建泉州人,黎明职业大学机电工程系助教,硕士,主要从事半导体物理光电方向的 研究。

第2期

格点方法<sup>(13)</sup>。表面布里渊区采用4×4×1 的 k 网格数(起点设在 Γ 点)。除了 NaCl 薄片的中 间层之外,所有原子都经过充分地弛豫(中间 层固定在体 NaCl 材料原子的位置)。充分弛豫 的收敛判据是: 直到所有原子上的 Hellmann – Feynman 力均小干 0.01 eV/Å。

## 2 结果与讨论

2.1 Al<sub>4</sub> 团簇吸附在 NaCl (001) 表面的结构

图 1、图 2 分别示出 Al<sub>4</sub> 团簇在 NaCl (001) 表面的初始的、经驰豫优化后的典型吸附侧视图 (图中上半部分) 和俯视图(下半部分)。

首先计算干净的 NaCl (001) 表面,采用 p(2×2)的 NaCl (001) 5 层薄片的表面原胞, 超原胞中每个离子层分别包含 8 个 Na<sup>+</sup> 和 8 个 Cl<sup>-</sup>,初始的干净 NaCl 表面如图 1 (a) 所示。 首先在保持 NaCl 对称性的条件下,优化材料的 晶格常数,这是通过总能的极小值得到的。计算 的晶格常数是 5.676 Å,这和 Yang<sup>(14)</sup>的数据是 一致的。接着在考虑自旋极化的条件下,对五层 的 NaCl 原子薄片进行结构驰豫,除了中间层外 所有的原子都充分弛豫了,收敛的判据是力小于 0.1 eV/Å,初始的 NaCl 原子的磁矩设为 1  $\mu$ B。 图 2 (a) 是经过弛豫后干净的 NaCl 表面的结构 图,发现最外层的表面位置上的 Na<sup>+</sup>和最近邻的 表面 Cl<sup>-</sup>存在垂直落差,约为 0.10 Å,这种凸起 的结构已经被 Li<sup>(15)</sup>等人用 3 种 DFT 预测了。计 算结果还显示干净的 NaCl 表面的总磁矩为 0。





(a): 干净的 NaCl (001) 面; (b)、(c): 两种桥位; (d)、(e): 两种空位; (f)、(g): 两种顶位

图 2 Al<sub>4</sub> 团簇吸附在 NaCl (001) 表面经驰豫优化后的结构侧视图 (图中上半部分) 和俯视图 (下半部分)

在考虑自旋极化的条件下,将稳定结构的  $Al_4$  团簇<sup>(16)</sup> 吸附在五层的绝缘体 NaCl(001) 表 面上,一些重要的吸附位置标记在图1(b) -(g) 中。其中,图1(b),(c) 中吸附的 Al<sub>4</sub> 团 簇的重心位于 NaCl(001) 表面上的两种桥位 (Bridge sites); 图 1 (d), (e) 中吸附的  $Al_4$  团 簇的重心位于 NaCl (001) 表面上的两种空位 (Hollow sites); 图 1 (f), (g) 中吸附的  $Al_4$  团 簇的重心位于 NaCl(001) 表面上的两种顶位 (Top sites),即 Na<sup>+</sup>和 Cl<sup>-</sup>的顶位。经过结构弛 豫后, Al<sub>4</sub> 团簇和衬底的结构如图 2 (b) - (g) 所示。从图2可以发现,本来是平面棱形结构的 Al<sub>4</sub> 团簇吸附在 NaCl (001) 表面后,不再保持 原来的结构,而是发生形状的变化。除了图2 (f) 吸附在 NaCl (001) 表面上 Na 原子顶位上 的 Al<sub>4</sub> 团簇还保持平面结构外,其余的 Al<sub>4</sub> 团簇 均变成立体结构,并且引起 NaCl 表面层上的 

2.2 团簇的结构稳定性及磁性

表 1 给出了  $Al_4$  团簇在不同吸附位置的团簇 吸附的总能 *E*tot,每个 Al 原子的吸附能  $E_b$ ,吸 附 Al<sub>4</sub> 团簇中最低的 Al 原子和 NaCl (001) 表面 原子之间的距离 *d*,每个团簇的磁矩 Mag。 表1 Al<sub>4</sub> 团簇吸附在 NaCl (001) 表面的相关参数

结构	Etot/eV	$E_{\rm b}/{\rm eV}^{\rm 1)}$	$d/\mathrm{nm}$	$Mag/\mu B^{2)}$
NaCl (图2 (a))	- 271. 568	-	-	0
$\mathrm{Al}_4$	-7.592	1.898	-	2.000
Bridge -1 (图2(b))	-287.707	0.190	0.263	2.000
Bridge -2 (图2(c))	-287.711	0.190	0. 251	2.000
Hollow -1 (图2 (d))	- 287. 238	0.132	0.277	2.000
Hollow -2 (图2 (e))	- 287. 729	0. 193	0.246	2.000
Top - Na (图2 (f))	- 288. 270	0.261	0.246	0
Top - Cl ( 图 2 ( g) )	-287.240	0.132	0.286	2.000

*E<sub>b</sub>*为每个 Al 原子的吸附能 (eV/Al - atom); 2) Mag 为每个团簇的磁矩 (μB/cluster)。

结果表明,图2(f)吸附在 NaCl(001)表 面上 Na 原子顶位上 Al<sub>4</sub> 团簇的吸附能  $E_{\rm b}$ 是 0.261 eV/Al – atom,这个吸附能值是所有吸附 位置中最大的。吸附能的定义为:

 $E_{b} = (E_{tot} - E_{free - Al_{4}} - E_{clean - NaCl(001)})$  /8, 其中  $E_{tot}$ 是吸附系统的总能, $E_{free - Al_{4}}$ 是独立的自 由  $Al_{4}$  团簇的总能, $E_{clean - NaCl(001)}$  是干净的 NaCl (001)表面的总能 (原子位置已充分弛 豫),8 是指一个超原胞中 Al 原子的总数。图 2 (f) 中最低的 Al 原子与衬底原子的距离为 0.246 nm。4 个 Al 原子构成正方形结构,并且 都吸附在 Cl 原子旁边,同时团簇的重心在 Na 原 子的上方,这个顶位的 Na 原子受到团簇的影 响,它的垂直位置向上移动一些。这种构型的吸 附能是所有吸附位置中最高的,同时它的总能也 是 6 种吸附位置中最低的。这说明此时 Al<sub>4</sub> 团簇 和衬底的相互作用是最强的,同时也是最稳定的 吸附构型图。

从表 1 还可以看出,自由空间 Al<sub>4</sub> 团簇的总 磁矩为 2.000 μB,干净的 NaCl 表面的总磁矩为 0 μB。Al<sub>4</sub> 团簇吸附在 NaCl 表面后,团簇的磁矩 也发生了改变。对于最稳定的吸附位置,吸附在 Na 原子顶位上的 Al<sub>4</sub> 团簇的磁矩消失了,这是 Al<sub>4</sub> 团簇的 Al 原子和 NaCl 表面之间强的相互作 用引起的。而 Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面 上的空位,桥位以及 Cl 原子的顶位时,则 Al<sub>4</sub> 团 簇还可以保持其在自由空间的磁矩 2.000 μB。

图 3 示出图 2(b) - (g) 6 个吸附构型的相对 总能比较。



图 3 中已经把最稳定的吸附构型图 2(f)的 总能设为零点。如图 3 所示 图 2(b)和(c)中 Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面上的两个桥位上,驰 豫后 Al<sub>4</sub> 团簇由平面结构变成立体结构,吸附能 均为 0. 190 eV/Al – atom ,最低的 Al 原子和 NaCl (001)表面原子之间的距离分别为 0. 263 nm 和 0. 251 nm ,它们的总能非常接近(因为两种吸附 构型非常接近)。图 2(d)和图 2(e)中 Al<sub>4</sub> 团簇 的重心吸附在 NaCl 表面上的两种空位上,驰豫后 Al<sub>4</sub> 团簇发生了较大变化,也变成空间立体结构, 吸附能分别为 0. 132、0. 190 eV/Al – atom ,对应的 最低的 Al 原子和 NaCl(001)表面原子之间的距 离分别为 0. 277、0. 246 nm ,图 2(d) 的总能比图 2 (e) 小得多。图 2(g) 中 Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面上 Cl 原子的顶位,驰豫后 Al<sub>4</sub> 团簇也 变成立体结构,吸附能为0. 132 eV/Al – atom ,最 低的 Al 原子和 NaCl(001) 表面原子之间的距离 为 0. 286 nm ,是所有吸附构型中距离最大的,它 与图 2(d) 空位吸附的总能差不多。这可能意味 着 NaCl 表面顶位的 Cl 原子对 Al<sub>4</sub> 团簇的排斥作 用比较大,使得最低的 Al 原子和 NaCl (001) 表面原子之间的距离最大,也说明吸附在 NaCl 表面上 Cl 原子的顶位的吸附构型是最不稳定的 结构。

总之 图 2(f) 中  $Al_4$  团簇的重心吸附在 NaCl 表面上 Na 的顶位是最稳定的结构,而图 2(d) 中  $Al_4$  团簇的重心吸附在 NaCl 表面上的一种空位和 图 2(g) 中  $Al_4$  团簇的重心吸附在 NaCl 表面上的 Cl 原子的顶位是最不稳定的结构,其他的空位和 桥位吸附是亚稳的结构。这与吸附在 NaCl(100) 表面后  $Nb_4$  团簇和单个的 Nb 原子都更倾向于吸 附在表面 Cl 原子的顶部<sup>(7)</sup>的情况是不同的。

# 3 小 结

综上所述,使用基于自旋极化的密度泛函理 论的第一原理方法研究了在 NaCl(001)表面上周 期排列的 Al<sub>4</sub> 团簇的结构稳定性以及磁矩。Al<sub>4</sub> 团簇的重心吸附在 NaCl 表面上 Na 的顶位上时是 最稳定的结构,吸附能最大,最低的 Al 原子和 NaCl(001)表面原子之间的距离最小,相互作用 最强,但是团簇的磁矩为 0 μB。Al<sub>4</sub> 团簇的重心 吸附在 NaCl 表面上的一种空位和在 NaCl 表面上 的 Cl 原子的顶位时是最不稳定的结构,而其他的 空位和桥位吸附都是亚稳的结构。除了最稳定的 吸附位置外,所有的吸附位置上 Al<sub>4</sub> 团簇都保留 了其在自由空间的磁矩。

### 参 考 文 献

(1) ZHANG Lixin , ZHANG S B ,XUE Qikun ,et al. Electronic structure of identical metal cluster arrays on Si(111)  $-7 \times 7$  surfaces (J). Physical Review B ,2005 ,72(3):033315 -033318.

(2) WANG Xiaochun , LIN Qiubao , LI Renquan ,et al. First – principles calculations for the structural stabilities(下转第49页)

(27)陈荣义,张新申,申金山,等.茶叶中有效成分综合提取的研究(J). 食品科学,2005,6(4):174-177.

(28) 张效林, 薛伟明, 李平, 等. 树脂吸附法分离茶多酚及 咖啡碱 (J). 化学工程, 2001, 29(3):15-21.

(29) BAILEY D T ,YUHASZ R L ,ZHENG Bolin. Method for isolation of caffeine free catechins from green tea: US ,6210679 (P). 2001 - 04 - 03.

(30)黄丽凤,刘友平,黎代余.茶多酚提取纯化工艺研究进展(J).中国食品添加剂,2010,20(1):69-72.

(31) 冯耀声,李军. 茶多酚的超临界萃取法研究(J). 浙江 化工,1995,26(4):10-13.

(32) CAO Xueli ,YOICHIRO L. Preparation and purification of epigallocatechin by high – speed countercurrent chromatography (HSCCQ [J]. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies , 2004 , 27(1):145 – 152.

(33) 宓晓黎. 超临界二氧化碳萃取茶叶中 EGCG 等儿茶素 组分的工艺研究(J). 中国茶叶,1997,18(6):18-19.

(34) 王小梅,黄少烈,李俊华.茶多酚的提取工艺研究 (J). 2001,29(4):27-29.

(35)于基成,金莉,薄尔琳,等.超临界CO<sub>2</sub>萃取技术在茶 多酚提取中的应用(J).工艺技术,2007,32(1):85-87.

(36)程慧青,肖荔人,陈庆华.微波法提取茶多酚及茶多酚 镧配合物的研究(J). 福建师范大学学报,2007,23(1):105-108. (37) 曹雁平, 李建宇, 朱桂清, 等. 绿茶茶多酚的双频超声 浸取研究(J). 食品科学, 2004, 25(10): 139.

(38) 刘渠道,王建中,许诺.响应面法优化超声波辅助提取 茶多酚的工艺研究(J).中国食物与营养,2008,13(9):40-44.

 $(39\,)\,TAO$  Xia , SHI Siquan , WAN Xiaochun. Impact of ultrasonic – assisted extraction on the chemical and sensory quality of tea infusion (J). Journal of Food Engineering ,2006 ,74(4):557 – 560.

(40) PAN Xuejun , NIU Guoguang ,LIU Huizhou. Microwave – assisted extraction of tea poly – phenols and tea caffeine from green tea leaves (J). Chemical Engineering and Processing , 2003 , 42 (2): 129 - 133.

(41)王洋. 机械化学法在植物有效成分提取中的应用(D). 沈阳: 辽宁师范大学,2008.

(42) 李奇峰, 欧阳竞峰. 一种利用机械化学原理同时从茶 叶中提取咖啡因、茶多酚和茶多糖的新方法: 中国, CN102040610A (P).2011-05-04.

(43)魏振枢,齐兵建,蒋元力. 超滤膜法提取茶叶中的茶多 酚的研究(J). 郑州粮食学院学报,1998,19(4):76-79.

(44)夏涛. 膜技术在茶叶深加工中的应用(J). 茶叶科学技术,1996,36(2):10-13.

(45) NWUHA V. Novel studies on membrane extraction of bioactive components of green tea in organic solvents (J). Journal of Food Engineering , 2000 , 44(4): 233 – 238.

(责任编辑 柯爱茹)

(上接第43页) of ordered Nb<sub>4</sub> clusters on the Cu(111) surface
(J). Physical Review B, 2006, 73(24): 245404 - 245410.

(3) 王晓春,林秋宝,李仁全,等. 二维全同 Nb<sub>4</sub> 在 Cu (100) 表面的结构稳定性和电子性质 (J). 物理学报,2007,56 (05):2813-2820.

(4) WANG Xiaochun , ZHU Zizhong. Structure stabilities and electronic properties of ordered  $Nb_4$  on the Cu(111) and Cu(100) surface (J). Chinese Physics Letters , 2007 , 24(1):172 – 175.

(5) MEJIAS J A. Theoretical study of adsorption of Cu , Ag , and Au on the NaCl(100) surface (J). Physical Review B , 1995 , 53(15): 10281 - 10288.

(6) HÄKKINEN H, MANNINEN M. How "Magic" is a Magic Metal Cluste? (J). Physical Review Letters ,1995,76(10):1599 – 1602.

(7) WANG Xiaochun , ZHANG Jianhua , WEN Yuhua , et al. Structural stabilities of ordered arrays of Nb<sub>4</sub> clusters on NaCl(100) surface (J). Chinese Physics Letters , 2009 , 26(1) : 016802.

(8) GAI Zheng , WU Biao , PIERCE J P ,et al. Self – assembly of nanometer – scale magnetic dots with narrow size distributions on an insulating substrate (J). Physical Review Letters , 2002 , 89 (23) : 235502 - 1 - 235502 - 4.

(9) KRESSE G , FURTHMÜLLER J. Efficiency of ab – initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane – wave basis set (J). Computer Material Science , 1996 , 6:15 - 50.

(10) KRESSE G , FURTHMÜLLER J. Efficient iterative schemes for ab – initio total – energy calculations using a plane – wave basis set (J). Physical Review B ,1996 ,54(16):11169 –11186.

(11) KRESSE G , JOUBERT J. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented – wave method (J). Physical Review B , 1999 , 59(3): 1758 – 1775.

(12) PERDEW J P , WANG Yue. Accurate and simple analytic representation of the electron – gas correlation energy (J). Physical Review B , 1992 , 45(23): 13244 – 13249.

(13) BLÖCHL P E , JEPSEN O , ANDERSEN O K. Improved tetrahedron method for Brillouin – zone integrations (J). Physical Review B , 1994 , 49(23): 16223 – 16233.

(14) YANG Yong and WANG E G. Adsorption and vibrational properties of  $H_2O$  monomer on NaCl(100) surface (J). Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2004, 1(1):88–92.

(15) LI Bo ,MICHAELIDES A , SCHEFFLER M. Density functional theory study of flat and stepped NaCl(00) [J]. Physical Review B ,2007 ,76(7):075401 -075411.

(16) 庄琼云 涨建华,文玉华,等. 简单金属小团簇 Al<sub>n</sub>(n = 2-7) 的磁性(J). 厦门大学学报 2008 *4*7(6):0801-0805.

### (责任编辑 柯爱茹)